BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-277233

(43)Date of publication of application: 07.10.2004

(51)Int.Cl.

CO3C CO3C CO3C CO3C 3/097 CO3C

G11B

(21)Application number : 2003-071857

(71)Applicant: MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing:

17.03.2003

(72)Inventor: KAWAI HIDEKI

MORI TOSHIHARU

(54) GLASS COMPOSITION AND GLASS SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a glass substrate which has high mechanical strength although it is not subjected to tempering treatment, a coefficient of linear thermal expansion nearly equal to that of a member for a motor, and high fracture toughness, and from which little alkali is eluted; and to provide a glass composition used for the same.

SOLUTION: The glass composition contains glass components comprising, by weight, 45-75% SiO2, 1-20% Al2O3, 0-8% B2O3, 65-90% of SiO2+Al2O3+B2O3, 7-20% in total of R2O (wherein, R is Li, Na or K),and 0.5-12% in total of R'O (wherein, R' is Mg, Ca, Sr, Ba, or Zn), and satisfies following formula: B2O3=0% or 0.1<R'O/B2O3≤ 3.

【物件名】

刊行物11

【添付書類】 16 11 27

刊行物11

JP 2004-277233 A 2004.10.7

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出版公開會号

特開2004-277233

(P2004-277233A)

				(43) 公開日	平成16年10月7	13 (2004. 10. 7)
(51) int.Cl. ¹ C03C C03C C03C C03C	3/085 3/087 3/091 3/093 3/095	FI CO3C CO3C CO3C CO3C CO3C	3/085 3/087 3/091 3/093 3/095 體深 請求項	気の数 5 〇 1	テーマコー 4G062 5D006	
(21) 出願番号(22) 出願日		特題2003-71857 (P2003-71857) 平成15年3月17日 (2003.3.17)	(71) 出題人 (74) 代理人 (74) 代理人 (72) 発明者	号 00085501	市中央区安土町 京ビル 時 静夫 田 茂樹	3番13号 大 会社内 3番13号 大
•					;	最終質に続く

(54) [発明の名称] ガラス組成物及びガラス基板

(57)【要約】

【課題】強化処理を行うことなく高い機械的強度を有し、またアルカリ溶出量が少なく、 そして線熱膨張係数がモータ部材のそれに近く、さらには高い破壊靭性を有するガラス基 板及びこれに用いるガラス組成物を提供する。

【解決手段】重量%で、SiO2:45~75%、Al2O3:1~20%、B2O3: 0~8%(ただし、ゼロを含む)、SiO2+Al2O3+B2O3:65~90%、R ₂ O (R=Li, Na, K) の総量:7~20%、R' O (R'=Mg, Ca, Sr, B a, Zn)の総量:0.5~12%の各ガラス成分を有し、 B₂O₃ = 0% 又は 0. l < R' O / B₂O₃ ≤ 3 を満足する構成とした。

【選択図】 なし

20

30

JP 2004-277233 A 2004.10.7

(2)

【特許請求の範囲】

【詰求項1】

重量%で、

S 1 O 2 : 4 5 ~ 7 5 %.

Al₂O₃: 1~20%.

B₂O₃:0~8% (ただし、ゼロを含む)、

S i O $_2$ + A I $_2$ O $_3$ + B $_2$ O $_3$: 6 5 \sim 9 0 %.

R₂O(R=Li, Na, K)の総量:7~20%、

R'O(R'=Mg. Ca. Sr. Ba. Zn) の総量: 0. 5~12%、

の各ガラス成分を有し、

 $B_2 O_3 = 0 \%$ $X tt O.1 < R'O/B_2 O_3 \le 3$

を満足することを特徴とするガラス組成物。

【請求項2】

重量%で、

T I O z : 0 ~ 1 0 % (ただし、ゼロを含む)、

ZrO₂:0~10% (ただし、ゼロを含む)、

T i O 2 + Z r O 2 + L n x O y : 0 ~ 1 5 %

(ただし、Ln_xO_yはランタノイド金属酸化物及びY₂O₃, Nb₂O₅, Ta₂O₅

からなる群より選ばれた少なくとも1つの化合物を意味する)

のガラス成分をさらに含有する請求項!記載のガラス組成物。

【 路 東 項 3 】

・ 請求項1又は2に記載のガラス組成物を用いて作製したことを特徴とするガラス基板。

【請求項4】

【請求項5】

ガラス溶液を 1 、 5 0 0 ℃ で 2 4 時間保持したときの重量減少率が 8 . 0 %未満である 間求項 3 又は 4 に記載のガラス基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はガラス基板及びこれに用いるガラス組成物に関し、より詳細には磁気ディスク、 光磁気ディスク、DVD、MDなどの情報記録用媒体や光通信用案子などの基板として用いるガラス基板及びこれに川いるガラス組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】・

従来、磁気ディスク用の基板としては、デスクトップ用PCやサーバ用途としてアルミニウム基板が、そしてノートPCやモバイルPC等の携帯、移動川途としてガラス基板が使用されている。特にガラス基板は、表面の平滑性や機械的強度が優れていることから、今後サーバ用途・情報家電など更なる用途拡大が期待される。

[0003]

このようなガラス基板の中で最も一般的なものとして、基板表面をアルカリイオン交換することによって圧縮歪を発生させて強化した化学強化ガラス基板が知られている。しかし化学強化ガラス基板では、煩雑なイオン交換工程が必要であり、またイオン交換後の再加工が不可能であるため製造歩州が上がりにくい。更にはイオン交換性を持たせるため、基板中のアルカリイオンが移動しやすく、これにより基板表面に形成された磁気膜などを劣化させるなどの問題点があった。

[0004]

JP 2004-277233 A 2004.10.7

一方、化学強化工程を行わないガラス基板にとして一般的なソーダライム基板では 機械強 度および化学耐久性が不十分であった。また液晶基板などに使用されているガラス材料は 一般にガラスの髙温での熱安定性を維持するため無アルカリ、低アルカリ化により線膨張 係数が低く抑えられており、記録装置の他の部材との線熱膨張係数との違いから整合性が 取り雖く、更に機械的強度が不十分であり、記録装置へ応用は不適合であった。

(3)

[0005]

【特許文献1】

特開2001-19466号公報(特許請求の範囲、表1~表5)

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、 強化処理を行うことなく高い機械的強度を有し、またアルカリ溶出量が少なく、そして線 熟膨張係数がモータ部材のそれに近く、さらには高い破壊靭性を有するガラス基板及びこ れに用いるガラス組成物を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、重量%で、SiO₂: 45~75%、Al₂O₃:1~20%、B₂O $_3$: $0 \sim 8 \%$ (ただし、ゼロを含む)、 S i O $_2$ + A l $_2$ O $_3$ + B $_2$ O $_3$: 6 $5 \sim 9$ 0 %、R₂O(R=L1, Na, K)の総量:7~20%、R'O(R'=Mg, Ca, Sr , Ba, Z n)の総量:O . 5~12%の各ガラス成分を有し、

 $B_2 O_3 = 0\%$ $X = 0.1 < R' O/B_2 O_3 \le 3$

を満足することを特徴とするガラス組成物が提供される。なお、以下「%」は特に断りの ない限り「重量%」を意味するものとする。

剛性の向上や線熱膨張の上昇、溶融性の改善の観点から、 T i O 2 : O ~ 1 O % (ただし 、ゼロを含む)、 Zr0~: 0~10%(ただし、ゼロを含む)、Ti02+Zr02+ L n 、O 、: 0~15%のガラス成分をさらに含有させてもよい。

また本発明によれば、前記ガラス組成物から作製したことを特徴とするガラス基板が提供 される。

[0010]

ここで、強化処理を行うことなく、比弾性率 E / ρ を 3 1 以上、ビッカース 硬度 H ν を 5 00~700の範囲、アルカリ溶出量 A を 3 5 0 p p b / 2. 5 インチディスク以下、線 熟膨張係数 α を 6 5 × 1 0 ^{- 7} ~ 9 0 × 1 0 ^{- 7} / ℃、破壊靭性値 K c を 0 8 0 より大 きくするのが好ましい。

また、基板としての物性安定性および量産性の観点から、ガラス溶液を1,500℃で2 4時間保持したときの重量減少率が8.0%未満とするのが好ましい。

[0012]

ここで、比弾性率(E
eg
ho)はヤング率Eを比重hoで削った値であって、ヤング率は Π 1 R 1602ファインセラミックスの弾性試験方法の動的弾性事試験方法に準じて測 定する。またピッカース硬度Hvは、ピッカース硬度試験機を用い荷重100g、負荷時 間 1 5 s e c の条件下にて測定した値である。アルカリ溶出量 A は、酸化セリウムで表面 を研磨してRa値が2nm以下の平滑面とした後表面を洗浄した試料ガラスを、 8 0 ℃の 純水50ml中に24h浸漬した後、1CP発光分光分析装置でその溶出液を分析し算出 した値である。したがってアルカリ溶出量はLi、Na、K溶出量の総量である。 なお、 試料ガラスは2.5インチディスク基板と略同一の表面稍のものを用いた。線熱膨低係数 αは、示差膨張測定装置を用いて、荷重:5g、温度範囲:25~100℃、昇温速度: 5℃/minの条件で測定した値である。

[0013]

JP 2004-277233 A 2004.10.7

また破壊靭性値 K c は、ビッカース硬度試験機を用いて、荷重 5 0 0 g 、負荷時間 1 5 s e c の条件下にてビッカース圧子にて圧痕をつけ下記式から算出した(図 2 を参照)。 K c = 0 . 0 1 8 (E / H V) $^{1/2}$ (P / C $^{3/2}$) = 0 . 0 2 6 E $^{1/2}$ P $^{1/2}$ a / C $^{3/2}$

「式中、Kc: 破壊靭性値($Pa\cdot m^{1/2}$)、E: 弾性率(Pa)、H.v: ビッカース 硬度(Pa)、P: 押し込み荷重(N)、C: クラック長さの平均の半分(m)、a: 圧痕の対角線長さの平均の半分(m))

[0014]

重量減少率は、ガラスカレット 5 0 g を白金るつぼで溶解させ、1, 5 0 0 ℃で 2 4 時間保持して、保持前後の重量を測定し下記式から算出したものである。

重量減少率 (%) = (保持前重量 - 保持後重量) / (保持前重量) × 1 0 0

[0015]

【発明の実施の形態】

本発明者等は、強化処理を行うことなくガラス基板の剛性を大きくすると共に、線熱膨張係数を従来よりも大きくしながらアルカリ溶出量は少なくし、さらには化学的耐久性を向上させ、破壊韧性値を大きくするべく鋭意検討を重ねた。この結果、ガラスの骨格成分である $SiO_2-AI_2O_3-B_2O_3$ の総量およびR'Oで表される2 価の金属酸化物と B_2O_3 との含有割合を特定範囲とすることにより、高い比弾性率が得られ、線熱膨張係数を高くできると同時に優れた化学的耐久性が得られることを見出し本発明をなすに至った。

[0016]

以下、本発明に係るガラス組成物の成分についてその限定した理由について説明する。まず $S1O_2$ はガラスのマトリックスを形成する成分である。その含有量が45%未満では、ガラスの構造が不安定となり化学的耐久性が劣化すると共に、溶融時粘性特性が悪くなり成形性に支障を来す。一方合有量が75%を超えると、溶融性が悪くなり生産性が低下すると共に、十分な剛性が得られなくなる。そこで含有量を $45\sim75\%$ の範囲と定めた。より好ましい範囲は $50\sim72\%$ の囲である。

[0017]

 $A \ l \ 2 \ O \ 3$ はガラスのマトリックス中に入り、ガラス構造を安定化させ、化学的耐久性を向上させる効果を奏する。含有量が1.%未満では十分な安定化効果が得られない。他方 2.0%を超えると溶融性が悪くなり、生産性に支障を来す。そこで含有量を $1 \sim 2.0\%$ の範囲と定めた。より好ましい範囲は $3 \sim 1.6\%$ の範囲である。

[0018]

 B_2 O_3 は溶融性を改善し生産性を向上させると共に、ガラスのマトリックス中に入りガラス構造を安定化させ、化学的耐久性を向上させる効果を奏する。含有量が 8% を超えると、溶融時粘性特性が悪くなり、成形性に支障を来すと共に、ガラスが不安定になる。そこで含有量を 8%以下(ただしゼロを含む)の範囲と定めた。より好ましい上限値は 7%であり、好ましい下限値は 0.5%である。

[0019]

ガラスの骨格成分であるこれら3つのガラス成分の総別が65%より少ないと、ガラスの構造が脆弱となる一方、前記総量が90%を超えると、溶融性が低下し生産性が落ちる。そこで前記総量を65~90%の範囲と定めた。より好ましい範囲は68~88%の範囲である。

[0020]

アルカリ金属酸化物 R_2 O(R= Li, Na, K)は、溶融性を改善し、線熱膨張係数を増大させる効果を奏する。アルカリ金属酸化物の総量が 7 %未満では溶融性の改善および線熱膨張係数の増大という効果が充分には得られない。他方、総量が 2 0 %超えると、ガラス骨格間に分散されるアルカリ量が過剰となりアルカリ溶出量が増大し、化学的耐久性が著しく低下する。そこでアルカリ金属酸化物の総量を $7\sim2$ 0 %の範囲と定めた。より好ましい範囲は $8\sim1$ 8 %の範囲である。また、アルカリ溶出量を低減する、いわゆるア

ルカリ混合効果を得るためには、アルカリ金属酸化物の各成分の含有量をそれぞれ 0.5 %以上とするのが望ましい。

(5)

[0021]

2 価の金属酸化物 R'O(R': Mg, Ca, Sr, Ba, Zn) は、剛性を上げると共に溶験性を改善し、線熱膨張係数を大きくする効果を奏する。 R'Oの総量が 0.5%より少ないと上記効果が十分には得られない。一方、R'Oの総量が 12%より多いとガラス構造が不安定となり溶験性が低下すると共に化学的耐久性が低下する。そこで前記総量を 0.5~12%の範囲と定めた。より好ましい範囲は 1~10%の範囲である。

[0022]

また本発明のガラス組成物では B_2 O_3 の含有量がゼロでない場合、 R_1 O / B_2 O_3 が O_1 O_3 O_4 O_5 O_5

[0023]

本発明のガラス組成物では、TiO2、ZrO2、Ln×Oyのガラス成分の1種または2種以上の特定量を必要によりさらに含有させてもよい。TIO2はガラスの構造を強固にし、剛性を向上させると共に溶融性を改善する効果を奏する。しかし含有量が10%を超えるとガラス構造が不安定となり、失透性が著しく増大し、溶融生産性が低下すると共に化学的耐久性が低下する。したがって含有量は10%以下が好ましい。より好ましい範囲は8%以下である。

[0024]

2 r O 2 はガラスの構造を強固にし剛性を向上させると共に化学的耐久性を向上させる効果を奏する。しかし含有量が 1 0 %を超えると原料の溶解性が著しく低下し生産性を向上させることができない。したがって含有量は 1 0 %以下が好ましい。より好ましい範囲は 8 %の範囲である。

[0025]

[0026]

本発明のガラス組成物には、Sb2O3などの清澄剤を2%以下の範囲で添加してもよい。その他必要により従来公知のガラス成分及び添加剤を本発明の効果を持しない範囲で添加しても構わない。

[002.7]

次に本発明のガラス基板について説明する。本発明のガラス基板の大きな特徴は前記ガラス組成物を用いて製造したことにある。ガラス基板の製造方法に特に限定はなく、これまで公知の製造方法を用いることができる。例えば、各成分の原料として各々相当する酸化物、炭酸塩、硝酸塩、水酸化物等を使用し、所望の割合に秤量し、粉末で十分に混合して調合原料とする。これを例えば1,300~1,550℃に加熱された難気炉中の自して坩堝などに投入し、溶融清澄後、撹拌均質化して予め加熱された鋳型に鋳込み、徐冷してガラスブロックにする。次に、ガラス転移点付近まで再加熱し、徐冷して歪み取りを行う。そして得られたガラスブロックを円盤形状にスライスして、内周および外周を同心円とし

(6)

てコアドリルを用いて切り出す。 あるいは溶融ガラスをブレス成形して円盤状に成形する。 そして、このようにして得られた円盤状のガラス基板は、 さらにその両面を粗研磨および研磨された後、 水、 酸、アルカリの少なくとも I つの液で洗浄されて 最終的な ガラス 基板とされる。

[0028]

[0029]

本発明に係るガラス基板ではつぎの諸物性を満足しているのが好ましい。まず、比弾性率(E / ρ)が31以上であるのが好ましい。強化処理を行っていないガラス基板では機械的強度は基板の剛性に依存するため、比弾性率が31よりも小さいと、基板の機械的強度が不十分となり、HDD搭載時に外部から衝撃を受けた際、HDD部材との締結部分から破損しやすくなるからである。より好ましい比弾性率(Ε / ρ)は32.0以上である。

[0030]

ピッカース硬度 H v は 5 0 0 ~ 7 0 0 の範囲が好ましい。ピッカース硬度 H v が 5 0 0 よりも小さいと、衝撃による破損や製造工程内での損傷が生じやすくなる。一方、ピッカース硬度 H v が 7 0 0 よりも大きいと、ガラス基板の研磨加工において研磨レートによる表で望の平滑面が得られにくくなる共に、研磨加工後のテープテクスチャー加工による表形状の調整やテープもしくはスクラブ洗浄処理による表面欠陥修正などが困難となるかにある。ピッカース硬度をこのような範囲とするには、例えば目的とする主物性を分のである。ピッカース硬度 B で、ガラス中のイオン充填率を高めるように成分比率を調整すればよい。ピッカース硬度 H v のより好ましい下限値は 5 2 0 であり、より好ましい上限値は 6 8 0 である。

[0 0-3 1]

アルカリ溶出量 A は 2 . 5 インチディスク当たり 3 5 0 p p b 以下が好ましい。アルカリ溶出量 A が 3 5 0 p p b より多いと、ガラス基板を情報配録用媒体として用いた場合に、ガラス基板表面に形成される磁性膜などの記録膜が、溶出したアルカリ成分によって劣化するからである。より好ましいアルカリ溶出量 A は 3 2 0 p p b 以下である。

[0032]

根熱膨張係数 α は $6.5 \times 1.0^{-7} \sim 9.0 \times 1.0^{-7}$ / \mathbb{T} の範囲が好ましい。線熱膨張係数 α がこの範囲から外れると、ガラス基板を用いた情報記録川媒体を取り付ける駆動部の材料の線熱膨張係数との差が大きくなって、情報記録用媒体の固定部に応力が発生し、基板の破損や基板の変形による記録位置のズレが発生し、記録の読み書きができなくなるからである。線熱膨張係数のより好ましい下限値は 6.7×1.0^{-7} / \mathbb{T} である。

[0033]

40

(7)

より好ましい下限値は0.85である。

[0034]

ガラス溶液を1,500℃で21時間保持したときの重量減少率は8.0%未満とするのが好ましい。重量減少率が8.0%以上であると、物性安定性および生産性が低下するからである。

[0035]

本発明のガラス基板は、その大きさに限定はなく 3.5.2.5.1.8 インチ、あるいはそれ以下の小径ディスクとすることもでき、またその厚さは 2 mm mm、あるいはそれ以下といった薄型とすることもできる。

[0036]

次に、本発明のガラス基板を用いた情報配録用媒体について説明する。情報記録用媒体の基板として本発明のガラス基板を用いると、耐久性および高記録密度が実現される。以下、図面に基づき情報記録用媒体について説明する。

[0037]

図1は磁気ディスクの斜視図である。この磁気ディスクDは、円形のガラス基板1の表面に磁性膜2を直接形成したものである。磁性膜2の形成方法としては従来公知の方法を用いることができ、例えば磁性粒子を分散させた熱硬化性樹脂を基板上にスピンコートして形成する方法や、スパッタリング、無電解めっきにより形成する方法が挙げられる。スピンコート法での膜厚は約0.3~1.2 μ m 程度、スパッタリング法での膜厚は0.04~0.08 μ m 程度、無電解めっき法での膜厚は0.05~0.1 μ m 程度であり、薄膜化および高密度化の観点からはスパッタリング法および無電解めっき法による膜形成が好ましい。

[0038]

磁性膜に用いる磁性材料としては、特に限定はなく従来公知のものが使用できるが、高い限持力を得るために結晶異方性の高いCoを基本とし、残留磁束密を調整するる目での下である。具体のでは、CoCェアを加えたCoNiCェ、CoCェアは、CoNiCェアと、CoNiCェアと、CoNiCェアと、CoNiCェアと、CoCェアは、CoR・CoNiCェアと、CoNiCェアは別は、非磁性順(例えば、Cェ、Cェアのではでは、でからなどが挙げられる。磁性膜は、非磁性順(例えば、Cェ、Cェアのではでは、で、一个ででなど、でか割しノイズの低減を図った多層構成(例えば、CoPtCェノ C c n M o n l c n l

[0039]

また、磁気ヘッドの滑りをよくするために磁性膜の表面に潤滑剤を薄くコーティングしてもよい。潤滑剤としては、例えば液体潤滑剤であるパーフロロポリエーテル(PFPE)をフレオン系などの溶媒で希釈したものが挙げられる。

[0040]

さらに必要により下地層や保護層を設けてもよい。磁気ディスクにおける下地層は磁性膜に応じて選択される。下地層の材料としては、例えば、Cr、Mo、Ta、Ti、W、V、B、Al、Niなどの非磁性金属から選ばれる少なくとも一種以上の材料が挙げられる。Coを主成分とする磁性膜の場合には、磁気特性向上等の観点からCr単体やCr合金であることが好ましい。また、下地層は単層とは限らず、同一又は異種の層を積層した複数層構造としても構わない。例えば、Cr/Cr、Cr/CrMo、Cr/CrV、NiAl/Cr、NiAl/Cr、NiAl/Cr、NiAl/Cr、NiALTもよい。

[0041]

磁性膜の虖託や腐食を防止する保護層としては、例えば、Cr層、Cr合金層、カーボン層、水素化カーボン層、ジルコニア層、シリカ層などが挙げられる。これらの保護層は、

1D

20

40

JP 2004-277233 A 2004.10.7

(B)

下地層、磁性膜などと共にインライン型スパッタ装置で連続して形成できる。また、これらの保護層は、単層としてもよく、あるいは、同一又は異種の層からなる多層構成としてもよい。なお、上記保護層上に、あるいは上記保護層に替えて、他の保護層を形成してもよい。例えば、上記保護層に替えて、Cr層の上にテトラアルコキシランをアルコール系の溶媒で希釈した中に、コロイダルシリカ微粒子を分散して塗布し、さらに焼成して酸化ケイ素(SiO₂)層を形成してもよい。

[0042]

以上、情報記録用媒体の一実施態様として磁気ディスクについて説明したが、情報記録用 媒体はこれに限定されるものではなく、光磁気ディスクや光ディスクなどにも本発明のガ ラス基板を用いることができる。

[0043]

また、本発明のガラス基板は光通信用素子にも好適に使用できる。本発明のガラス基板では、アルカリ溶出量が2.5インチディスク当たり350ppb以下と少なく、基板から溶出したアルカリ成分によって基板上の膜が劣化することがない。また、従来のガラス基板に比べて線熱膨張係数が60×10⁻⁷ / ℃の範囲と大きいので、蒸着工程で加熱されたガラス基板が冷却されて縮む量が大きくなり、このガラス基板の収縮により基板表面に形成された膜が圧縮されてその密度が大きくなる。この結果、温度・湿度の変化による波長シフトが抑制される。

[0044]

以下、波長多重分割(「DWDM」;Dense Wavelength Division Multiplexing)用の光光を例に本発明のガラス基板を用にた光極を用まる。誘電性のから真空を用いて説明を発展した光光を開いた光々のの高層を形成する。誘電性の大力を開発を開いた光々ののでは、大力を関係を表現の方式を関係を表現して、これらの層を形成するのでは、大力をはなるでで、一方にはなく従来のようにはなるができる。これの中では、大力を表現の方式を発展して、これのでは、大力を表現の方式を対して、大力を表現でで、大力を表現でで、大力を表現でで、大力を表現でで、大力を表現でで、大力を表現では、大力を表現でで、大力を表現を表現でで、大力を表現を表現でで、大力を表現を表現でで、大力を表現を表現である。を発展を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現では、大力を表現を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。を表現である。ところでシャターを開じて蒸着を終了する。

[0045]

各膜厚としては特に限定はないが、光学的膜厚が波長の1/4とするのが基本であって、 一般的に1μm程度までである。また、総層数は一般的に100層を超える。用いる膜材料としては例えば、誘電体や半導体、金属であって、この中でも誘電体が特に好ましい。

[0046]

以上、本発明のガラス基板を用いた光通信用素子の一実施態様としてDWDM用の光フィルタについて説明したが、光通信用素子はこれに限定されるものではなく、本発明のガラス基板は光スイッチ、合分波素子などの光通信用素子にも使用できる。

[0047]

【実施例】

実施例1~46、比較例1、2

定められた量の原料粉末を白金るつぼに秤量して入れ、混合したのち、電気炉中で1.550℃で溶解した。原料粉末を白金るつぼに秤量して入れ、混合したのち、電気炉中で1.550℃で溶解した。原料が表別に溶解したのち、撹拌羽を取り出し、30分間静置したのち、治具に融液を流ってが見た。その後とガラスのガラス転移点付近れてガラスプロックを得た。その後各ガラスプロックを約1.5mmのがクを再加熱し、徐冷して心取りを行った。得られたガラスプロックを約1.5mmので以りを再加熱し、徐冷して心取りを行った。得られたガラスプロックを知いてあり、2.5インチの円盤形状にスライスし、内周、外周を同心円としてカッターを用いて切り出した。そして、両面を租研磨及び研磨、洗浄を行って実施例及び比較例のガラス基板について下記物性評価を行った。結果を合わせて表1~

(9)

JP 2004-277233 A 2004.10.7

表5に示す。

[0048]

(比弾性率 E / p)

ヤング率 Eを「JiS R 1602」ファインセラミックスの弾性試験方法の動的弾性 率試験方法に準じて測定し、これをアルキメデス法により25℃の蒸留水中にて測定した 比重値で割って比弾性率を算出した。

[0049]

(ビッカース硬度Hv)

ピッカース硬度試験機を用い荷重100g、負荷時間15secの条件下にて測定した。

[0050] (アルカリ溶出量 A)

ガラス基板の表面を酸化セリウムで研磨してRa値が2nm以下の平滑面とした後、 表面 を洗浄し、80℃の純水50ml中に24h浸漬した後、ICP発光分光分析装置でその 溶出液を分析し算出した。

[0051]

(線熱膨張係数α)

示差膨張測定装置を用いて、荷重: 5 g 、温度範囲: 2 5 ~ 1 0 0 ℃、昇温速度: 5 ℃/ minの条件で測定した。

[0052]

(破壞靭性値 K c)

ビッカース硬度試験機を用い、荷重500g、負荷時間15secの条件下にてビッカー ス圧子にて圧痕をつけ前記式から算出した。

[0053]

(重量減少率)

ガラスカレット 5 Ogを白金るつぼで溶解させ、1.500℃で24時間保持して、 保持 🦫 前後の重量を測定し下記式がら算出した。

重量減少率 (%) = (保持前重量一保持後重量) / (保持前重量) × 1 0 0

[0054]

【表1】

(10)

JP 2004-277233 A 2004.10.7

					政語室	歪				
カンス相反(wfs)	-	2	3	4	5	8	7	8	θ	9
3iO ₂	56.4	54.8	58.1	53.4	66.8	66.8	8.99	66.8	66.8	66.8
AJ,O,	Ξ	11.3	11.6	1.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
8,0,	7.8	1.7	7.9	7.5	5.4	5.4	4.4	3.4	3.4	5.4
Li,O	6.2	0.4	5.7	3.4	4.0	5.0	4.5	4.5	6.5	6.5
Ozen	2.7	4.4	1.2	6.2	5.5	5.6	5.0	5.0	30	30
Κ20	2.4	22	2.1	1.7	2.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5
CaM	2.2	2.0	1.9	2.2						
CaO	2.2	2.0	6,1	2.2						
Q-S	·							1.0		
BaO	"				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12
OuZ									1.0	
Ti0,	3.3	3.1	5.9	3.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Zr0,	42	3.9	3.6	4.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
,0 ,1	- 9.	4.3	4.1	4.6	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	12
G42O3										
Y2O3										
Nb ₂ O _B										
Ta ₂ O ₅							_			
Sb ₂ O ₃	0.3	0.3	0.2	ങ	0.3	0.3	0.3	ខ	03	ຄ
	- 2									
SIO2+ALO3+BLO3	15.0	73.9	75.5	72.0	81.4	91.4	80.4	78.4	79.4	81.4
Li,O+Na,O+K,O	113	10.5	9.9	11.3	12.3	12.3	12.0	12.0	12.0	120
R'O(MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO)	4.3	4.0	3.8	4.3	1.0	1.0	1.0	22	2.0	1.2
R'O/8,O ₃	9.0	9'0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	90	9.0	9.6
比强性事(E/p)	34.5	32.9	32.8	32.8	32.8	333	32.7	328	33.3	33.7
機制膨張係数α(X10-7/°C)	85.8	65.7	65.3	67.0	66.0	66.2	66.4	3	96.5	65.3
ピッカース硬度 Hv	869	009	288	616	581	583	587	280	288	575
政策を存べる	660	1.05	1.00	0.99	101	1.00	1.04	<u>=</u>	1.04	0.69
アルカリ洛出量A(ppb)	- - - - - -	257	158	224	117	127	154	154	170	156
重量減少率(%)	7.7	7.7	7.8	7.7	4.8	48	4.0	8.1	3.6	5.0
									•	
							i			
3(-	20			10			

【0055】 【表2】

ĺ	1	1	å

					東施伊	100				
カンス語(R (wts)	=	12	13	14	15	91	17	18	19	8
SiO,	8.99	60.8	8.89	66.1	64.8	66.1	8,8	66.1	64.8	1.99
Al ₂ O ₃	9.3	9.3	9.3	9.2	9.0	9.2	9.0	9.2	9.0	92
8,0,	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	52	5,3
U,0	4.5	4.5	6.5	6.5	4.4	6.5	4.4	5.5	4.4	4.5
O.eN	5.0	5.0	3.0	2.9	4.9	67	4.9	3.9	4.9	4.9
K.0	2.5	2,5	2.5	2.5	2.4	52	2.4	2.5	2.4	2.5
MgO								9	29	
CaO										9:
O'S	9.0					1.0	28			
BaO	9.0	1.0	1.0	1.0	5.9					
ZnO										
ТЮ,	61	0.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	6.
OJZ.	6	9:	60	6 .	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
Le.0,	12	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	24	2.4	2.4	2.4
Gd ₂ O ₃										
Y ₂ O ₃										
BO-9N										
Ta ₂ O ₆										
SbrO3	0.3	0.3	6.0	03	0.3	63	0.3	2	2	0.3
SIO2+A1O3+B1O3	81.4	81.4	81.4	80.6	79.0	908	79.0	80.6	780	80.6
Li,O+Na,O+K,O	12.0	120	12.0	11.8	11.7	6	=	6		11.9
R'O(MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO)	1.2	1.0	<u>5</u>	<u>-</u>	29	2	5.9	2	67	0.
R'0/B ₂ 0,	9.0	9.0	9.0	0.2	9.0	62	8	2	97	0.2
	-									
比弾性略(E/p)	33.3	32.7	33.4	333	82	¥	32.7	33.4	2	3
線熱度張儀数 g (x10"/°C)	99.4	2	8	99.1	98.1	899	67.3	65.3	2	66.0
ピッカース硬度 Hv	윮	83	287	68 88	£	888	286	275	8	573
硫镍钢性 Kc	<u>1</u> .85	_ &	86	ē	980	_ E	8	<u>a</u>	8	1.00
アルカリ洛出量A(pab)	127	53	198	168	129	8	192	142	82	<u>88</u>
重量減少率(%)	4.8	4.8	5.0	5.1	\$	22	48	22	48	8.9
30				20			10			
)										

【0056】 【表3】

(12)

JP 2004-277233 A 2004.10.7

					多種質	100				Γ
ガラス組成(wtg)	21	22	23	24	52	26	27	28	ಬ	30
SiO,	848	64.8	64.8	64.8	64.8	66.1	64.8	868	9.99	66.B
Al ₂ O ₃	9.0	0.6	9.0	9,0	8.0	122	12.0	9.3	9.3	9.3
8,0,	5.2	5.2	5.2	5.2	52	23	22	2.4	2.4	2.4
Orn	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	44	45	4.5	4.5
O,8N	4.9	4.9	6.4	4.9	4.9	. 4.9	4.9	SD	5.0	20
K ₂ O	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5
MgO	,									
OS	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9					3.0
S									3.0	
BaO								30		
ZhO						0,1	2.9			
T:0,	1.9	6.	1.9	1.9	1.9	1.9	1,9	6,	1.9	6:
202	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	6.1	1.9	6.
[Sel.	2.4					2.4	2.4	24	2.4	2.4
GAO3		2.4								
Y2O3			2.4							
Nb ₂ O ₆	٠.			2.4						
Ta2Os					2.4					
Sb ₂ O ₃	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2	83	0.3	0.3
	4									
SiO2+AI2O3+B2O3	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	80.8 80.8	78.0	78.4	78.4	78.4
Li ₂ O+Na ₂ O+K ₂ O	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.9	Ξ	22	120	12.0
R'O(MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO)	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	0.1	2.9	ສ	3.0	3.0
R'0/B ₂ 0,	95.0	0,56	0.56	0.56	0.56	0.43	132	121	1.27	1.27
比弹性率(E/p)	33.4	33.5	33.8	33.4	33.4	33.6	33.1	32.2	32.6	32.9
値熱酸等係数α(X10⁷/℃)	8.99	0.99	0.78	653	65.1	67.0	65.5	67.4	68.1	69.2
	88	888	677	889	269	8/9	230	280	572	583
破壊を存って	ō	10.	0.99	1.03	1.05	1.21	1.28	- - - - - - - -	0.1	1.04
アルカリ溶出量A(ppb)	75	152	188	136	110	188	154	201	529	166
(名)铅个架器等	4.8	4.6	4.9	4.7	43	2.8	24	2.3	2.3	2.3
30			20	20			10			

【0057】 【表1】

(13)

	40	67.1	9.3	97	4	4.9	24		2.9				6	8.	2.4					0.3	79.0	11.7	2.9	1.12	32.9	67.7	578	8	132	2.5	
	39	66.8	8.3	9.4	4.5	20	2.5	20				Ì	0.4	0.4	0.5					69	81.4	12.0	5.0	0.93	33.7	65.8	581	1.04	131	4.8	
	38	899	83	8.4	4.5	ξD	2.5		6.0				0.4	0.4	0.5					0.3	81.4	12.0	5.0	0.83	33.6	87.8	585	0.97	163	4.8	
	37	8.88	9.3	5.4	4.5	5.0	2.5			6.0			0.4	0.4	0.5					03	81.4	120	5.0	0.93	32.8	0'69	7/9	0.95	671	8.4	10
霊	36	868	9.3	5.4	4.5	5.0	2.5				3.0		0.4	0.4	972					0.3	81.4	120	5.0	0.93	32.2	67.6	199	101	121	4.8	
東施館	38	888	9.3	5.4	4.5	5.0	2.5	3.0					1.0	1.0	1.3					0.3	81.4	12.0	σε	0.56	33.4	65.1	213	1.14	128	4.8	
	8	888	9.3	5,4	4.5	5.0	2.6		3.0				1.0	0.	1,3					0.3	4.18	12.0	3.0	0.56	33.4	66.8	576	1.02	891	4.8	
	33	989	9.3	5.4	4.5	9.0	2.6			30			1.0	0.1	1.3					0.3	81.4	120	3.0	0.56	330	66.6	285	1.06	172	4.8	20
	32	66.8	9,3	5,4	4.5	92	2.8				S.		2	0.	5.7					0.3	81.4	12.0	3.0	0.56	32.7	66.1	280	- BG	210	4.8	
	31	99	9.3	2.4	5,4	20	2.5					200	1.9	1.8	12					0.3	78.4	12.0	3.0	127	32.3	9.99	570	1.12	208	23	
	ガラス組成(wck)	SO.	AhO,	B ₂ O ₃	υo	Na,O	K,O	O.W.	OSO	Q.S	Oea	ZnO	TiO,	ZrO,	0	G40	۲,0,	NB ₂ O _E	TayOn	\$P ₀ 0	SIO,+AI,O,+B,O,	Li,O+Na,O+K,O	R'O(M#O+CaO+SrO+BaO+ZnO)	R'0/B ₂ O ₃	计图件率(E/0)	総数域(44) (X10-7/C)			7.ルカリ浴出書A(cob)	(金)担心州中華	30

【0058】 【表5】

40 -

(14)

JP 2004-277233 A 2004.10.7

44 46 46 47 1,0 59.8 53.5 55.1 1,0 59.8 53.5 3.6 1,7 4.3 4.0 3.7 1,1 4.8 4.4 4.1 1,1 4.8 4.4 4.1 1,0 2.4 2.2 2.0 1,0 2.4 2.2 2.0 1,0 4.6 5.8 3.9 4.6 1,0 4.7 3.9 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 4.4 4,4 5.2 4.4 4.4 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th>中華位</th><th>1</th><th></th><th>Γ</th><th>中数例</th><th>15</th></t<>				中華位	1		Γ	中数例	15
607 668 668 510 688 636 551 6 49 34 144 35 42 35 36 44 45 45 37 43 40 37 48 50 50 41 48 44 41 24 25 26 20 24 22 20 24 25 26 20 24 22 20 24 25 26 20 24 22 20 29 30 30 67 67 60 60 29 30 30 67 70 67 60 18 0.8 40 47 39 40 60 18 0.8 1.9 44 62 44 44 24 0.7 0.7 44 62 44 44 18 1.9 3.0 3.0	ガラス組成(wdg)	=	42	2	‡	9	8	-	
135 113 142 6D 141 E1 49 34 1.4 36 42 35 36 4A 4.5 4.5 3.7 4.3 40 3.7 4B 6.0 5.0 4.1 4.8 4.4 4.1 2.4 2.5 2.6 2.0 2.4 2.2 2.0 2.4 2.5 2.6 2.0 2.4 4.4 4.1 2.9 3.0 5.7 6.7 6.0 6.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 1.8 0.8 4.0 4.4 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.0 6.0 1.8 0.8 4.0 4.4 4.4 4.4 2.4 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 1.9 0.3 0.	80.	- 12g	86.8	86.8	51.0	59.9	63.5	55.1	66.8
49 34 1.4 3.6 42 3.5 3.6 44 4.6 4.7 4.0 3.7 44 4.5 4.5 3.7 4.3 4.0 3.7 4.6 6.0 5.0 4.1 4.0 4.4 4.1 2.4 2.5 2.6 2.0 2.4 2.2 2.0 2.9 3.0 5.7 6.7 6.0 6.7 6.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 6.0 1.8 0.8 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.4 1.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	Al,O,	35	11.3	13.3	142	6.0	14.1	6.1	5.3
4A 4.5 4.5 3.7 4.3 4.0 3.7 4B 6.0 5.0 4.1 4.9 4.4 4.1 2.4 2.5 2.6 2.0 2.4 2.2 2.0 2.9 3.0 3.0 6.7 6.7 6.7 6.0 2.9 3.0 5.7 4.6 6.7 6.0 6.0 1.8 1.9 3.2 3.7 3.2 4.0 6.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 6.0 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.8 3.0	8,0,	6.	3.4	1.4	3.6	4.2	3.5	3.6	9.4
48 6.0 4.1 4.8 4.4 4.1 2.4 2.5 2.0 2.4 2.2 2.0 2.9 3.0 5.7 6.7 6.7 6.7 2.9 3.0 6.7 6.7 6.0 1.8 1.9 3.2 3.7 3.2 4.0 1.8 0.8 4.0 4.7 3.9 4.0 1.8 0.8 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 1.9 1.9 3.2 3.7 3.9 4.0 1.1.7 1.2.0 1.2.0 8.8 11.5 10.7 9.8 1.1.7 1.2.0 1.2.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.80 0.80 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.10 0.1 1.0 1.0 1.0 1.4 0.3 0.3	0,1	2	4.5	4.5	3.7	4.3	4.0	3.7	4.5
24 25 26 20 24 22 20 29 30 30 67 68 39 29 30 30 67 67 67 18 19 32 37 32 32 18 0.6 40 47 39 40 18 0.7 0.7 44 62 44 44 24 0.7 0.7 44 62 44 44 10.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.89 0.99 4.6 6.5 1.46	O'eN	6.4	5.0	5.0	4.1	4.8	4.4	1.4	5.0
29 30 45 68 39 29 30 67 67 57 57 18 19 32 37 32 32 18 08 0.6 40 4.7 39 40 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.17 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 1.17 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.80 3.0 3.0 3.0 4.6 6.5 14.6 0.81 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.81 3.0 3.0 3.3 3.3 3.0 3.0 0.82 3.1 3.4 3.5 4.0 3.2	х,о	24	2.5	2.5	20	24	22	20	2.5
29 30 67 07 57 18 19 32 32 32 32 18 0.6 40 4.7 3.9 40 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.1 1.20 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 1.1 1.2 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.80 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.89 2.19 1.20 1.85 4.06 0.80 0.89 2.19 1.20 1.85 1.46 0.80 0.89 2.19 1.20 1.85 1.46	Ogw				3.8	4.6	5.8	3.9	
1.8 1.9 3.2 3.7 3.2 3.2 1.8 0.6 4.0 4.7 3.9 4.0 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 2.4 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 14.6 2.9 3.0 3.0 9.6 4.6 6.5 14.6 0.6 0.80 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.83 2.19 2.70 1.09 1.85 3.0 0.80 588 697 66.2 64.5 66.7 40.6 <t< td=""><td>Ono</td><td>2.9</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>5.7</td><td></td><td>0.7</td><td>5.7</td><td></td></t<>	Ono	2.9	3.0	3.0	5.7		0.7	5.7	
18 19 32 3.7 32 32 18 0.6 4.0 4.7 3.9 4.0 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 40 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 78.0 81.4 81.4 66.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.81 2.70 1.09 1.85 4.06 67.9 688 697 66.3 64.5 66.7 58.9 10.2 1.38 1.6<	SrO							9.0	
18 19 32 37 32 32 18 0.6 4.0 4.7 3.9 4.0 24 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 40.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 78.0 81.4 81.4 68.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 2.8 3.0 3.0 4.6 8.5 14.6 0.80 0.89 2.19 1.0 1.0 9.8 6.6 6.8 10.7 1.0 1.4 1.6 8.2 3.1 3.4 3.3 3.3 3.3 <	BaO								
18 19 32 3.7 32 32 18 0.6 4.0 4.7 3.9 4.0 24 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 24 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 40 0.7 4.4 6.2 4.4 4.4 40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 10.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.7 1.20 1.20 1.20 1.0	ZnO								
18 0.6 4.0 4.7 3.9 4.0 24 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 24 0.7 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 0.3 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 6.89 6.93 6.45 6.75 1.46 9.8 0.80 5.88 6.97 6.83 6.45 6.75 6.83 1.02 0.68 1.02 1.03	TiO2	1.8	1.9	1.9	3.2	3.7	32	32	6:
24 0.7 4.4 5.2 4.4 4.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 10.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 0.80 2.19 2.70 1.09 1.85 7.06 0.81 69.3 12.0 86.3 64.6 66.7 18.8 1.03 1.08 1.99 0.93 0.95 1.02 0.69 1.03 1.09 0.93 0.95 1.02 0.83 1.02 1.02 1.38	ZrO,	8.	0.6	9.0	0.4	4.7	3.9	4.0	9:1
0.3 0.3 <td>L_{2,0},</td> <td>2.4</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>474</td> <td>52</td> <td>4.4</td> <td>4.4</td> <td>77</td>	L _{2,0} ,	2.4	0.7	0.7	474	52	4.4	4.4	77
0.3 0.3 <td>Q4Q3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Q4Q3								
0.3 0.3 <td>Y₂O₃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Y ₂ O ₃								
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 78.0 81.4 81.4 66.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 2.8 3.0 9.6 4.6 8.5 14.6 0.60 0.83 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 83.2 33.1 34.0 33.3 33.6 4.06 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 10.3 1.08 1.09 0.93 0.95 1.02 0.68 10.2 13.8 156 30.5 192 235 432 4.5 3.0 14 3.8 4.4 3.6 83	Nb ₂ O ₁₇								
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 78.0 81.4 81.4 66.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 2.9 3.0 9.6 4.6 8.5 14.6 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 85.2 3.3.2 38.1 34.0 33.3 33.6 4.06 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 586 588 69.7 65.3 64.5 66.7 588 10.3 1.08 1.09 0.93 0.95 1.02 0.68 10.2 13.8 156 30.5 192 235 432 4.5 3.0 14 3.6 3.6 83 83	TayOg								
78.0 81.4 81.4 66.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 2.8 3.0 3.0 9.6 4.6 8.5 14.6 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 185 4.06 85.2 33.2 33.1 34.0 33.3 33.6 4.06 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 586 588 69.7 65.3 64.5 66.7 588 103 1.09 0.93 0.95 1.02 0.68 4.4 3.6 43.2 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 83 83	SPOS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	2	8	8
78.0 81.4 81.4 66.8 70.1 71.1 63.8 11.7 12.0 12.0 8.8 11.5 10.7 9.8 2.8 3.0 3.0 9.6 4.6 6.5 14.6 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 83.2 33.2 33.1 34.0 33.3 33.6 4.06 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 586 588 697 653 646 667 588 103 1.09 0.93 0.95 1.02 0.63 4.4 3.6 432 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 83 83	-								
11.7 12.0 12.0 9.8 11.5 10.7 9.8 2.8 3.0 3.0 9.6 4.6 6.5 14.6 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 35.2 33.2 33.1 34.0 33.3 33.6 3.6 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 103 1.08 1.09 0.93 0.95 1.02 0.63 102 138 156 305 192 235 432 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 83	SiO,+AI,O,+B,O,	78.0	81.4	91.4	68.8	70.1	71.1	63.8	81,4
28 3.0 3.0 9.6 4.6 6.5 14.6 0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 85.2 33.2 33.1 34.0 33.3 33.6 33.6 67.9 68.8 69.7 69.3 64.5 66.7 58.8 1.03 1.08 1.09 0.93 0.95 1.02 0.68 10.2 (38 156 30.5 192 235 432 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 83	Li,O+Na2O+K2O	11.7	120	12.0	8.8	11.5	707	8	021
0.60 0.89 2.19 2.70 1.09 1.85 4.06 \$5.2 \$3.2 \$3.1 \$4.0 \$3.3 \$3.6 \$3.6 67.9 68.8 69.7 69.3 66.3 67.8 73.6 1.03 1.08 1.09 0.93 0.95 1.02 0.68 1.02 138 156 305 192 235 432 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 83	7.0(MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO)	2.8	3.0	3.0	9.6	4.6	6.5	14.6	8
\$3.2 \$3.1 \$4.0 \$3.3 \$3.6 \$3.6 \$5.5 \$6.8 \$6.3 72.0 \$6.3 \$6.7 \$6.8 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$	R'0/B ₂ O ₃	0.60	98'0	2.19	2.70	8	<u>8</u>	99	8
(C) 67.9 68.8 69.3 72.0 86.3 67.8 73.8 (C) 67.9 68.8 69.3 72.0 86.3 64.5 65.7 588 (C) 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0									
(**C**) 67.9 68.8 69.3 72.0 66.3 67.8 73.8 73.8 25.6 58.6 58.8 59.7 65.3 646 66.7 58.8 59.7 (1.03 1.04 1.09 0.93 0.95 1.02 0.88 59.7 (1.02 1.03 1.04 1.09 1.04 1.05 1.05 1.02 0.88 59.7 (1.03 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05	光質性率(E/D)	33.2	33.2	33.1	34.0	33.3	33.5	33.6	321
586 588 397 853 645 667 588 1 (03 1 (04 1 (05 0.93 0.95 1 (02 0.68 b) 1 (02 1 (38 1 (36 305 1 (92 2.35 4 (32 4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 8.3		6.7.9	8.89	69.3	72.0	96.3	878	238 8	8
1.03 1.06 1.09 0.93 0.95 1.02 0.88 102 138 156 305 192 235 432 4,5 3,0 1,4 3,8 4,4 3,6 8,3		296	288	597	853	645	667	88	67
102 138 156 305 192 235 432 4,5 3,0 1,4 3,8 4,4 3,6 8,3	遊襲都使 Ko	1.03	1.08	1.09	0.93	0.95	56.	88	8
4.5 3.0 1.4 3.8 4.4 3.6 8.3	アルカリ海田童A(ppb)	102	138	156	88	192	232	4 32	71
	(%)關令領車無	4 5	3.0	1.4	3.8	4.4	3.6	83	98

10

20

30

[0059]

表1~表5によれば、実施例1~46のガラス基板では比弾性率が33以上と従来のガラ ス基板に比べ大きい値となった。またビッカース硬度は566~5657の範囲と適度な 表 而 硬 度 を 有 し て い た 。 さ ら に 、 ア ル カ リ 溶 出 最 は 3 0 5 p p b 以 下 と 従 来 の ガ ラ ス 基 板 に比べ少なかった。そしてまた、線熱膨張係数は 6 5 . 1 ~ 7 2 . 0 × 1 0 − 7 / ℃の範 囲とHDDの部材と近い値であった。また破壊靭性値は0. 93以上といずれも実用上ま ったく問題のないレベルであった。

[0060]

一方、表5によれば、比較例lのガラス基板では、SiOz-Ai2O3-B2O3から なる骨格成分の総量が63.8%と少なく、また2価の金属酸化物R 〇の含有量が14 . 6 % と多く、 R ^{*} U / B ₂ U ₃ が 4 . 0 6 と大きかったため、ガラスの構造が脆弱とな って、破壊靭性が 0.68と小さく、またアルカリ溶出量が 432 pphと高かった。比 較例 2 のガラス基板では、 B_2 O_3 の含有量及び R^* O の総量がゼロであったため、 線熱膨張係数が 6 0 . 8×1 O^{-7} $/ \Sigma$ と小さかった。

[0061]

【発明の効果】

本発明のガラス組成物及びガラス基板では、ガラス組成構成比率、特にガラスの骨格成分 であるSi〇₂ - A l 2 O 3 - B 2 O 3 の総量および R ° O で表される 2 価の金属酸化物

(15)

と B_2 O $_3$ との含有割合を特定範囲としたので、強化処理を行うことなぐ高い剛性が得ら れ、また適度な表面硬度を有し基板表面の傷を防止できると共に研磨などの表面加工が容 易で、しかもアルカリ成分の溶出を少なくできる。またこのアルカリ溶出量が少ないこと により、ガラス基板上に形成される磁性膜などを劣化させにくいという効果が得られる。 さらに従来に比べ線熱膨張係数が高くHDDの部材のそれに近くなり、記録装置への取付 け時や情報記録時に不具合が生じることがない。そしたまた破壊朝性値が高いので情報記 録用基板の製造時などに基板が破損することがない。

[0062]

また本発明に係るガラス基板を情報記録用媒体に使用すると、表面処理が容易で、製造工 程中において破損することがなく、耐久性に優れ、高い記録密度が得られる。また高い比 弾性率を有するので、高速回転したときの回転安定性が高い。

本発明に係るガラス基板を光通信用素子に使用すると、経時変化が少なく、温度・湿度の 変化による波長シフトを抑制できる。

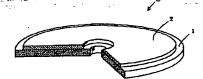
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガラス基板を用いた情報記録用媒体の一例を示す斜視図である。

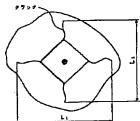
【図2】ビッカース圧子で押圧したときにできるガラス基板表面の圧痕とクラックの模式 図である。

【符号の説明】

- ガラス基板 1
- 2 磁性膜
- 磁気ディスク



[図2]



C= ((L:+L:) /21 /2

					((16)	•		JP	2004-277233 A 2004.10
フロントページの続き										
(51) Int.Cl.7				FI						テーマコード(参考)
C D 3 C 3/097				(030	3/	097			
G 1 I B 5/73				(3 1 1 E	3 5/	73			·
F ターム(参考) 4G062 A	VAO1	BB01	BB05	BB06	DAO5	DAO6	DAO7	DBO3	DB04	DCO1
		DC03	DDO1	DEO1	DEO2	DE03	DEO4	DF01	EA01	EAO2
E	E0A2	EAD4	EBOI	EBO2	EBO3	EB04	ECO1	ECO2	EC03	ECO4
i	EDO1	ED02	EDO3	ED04	EE01	EE02	EE03	EEO4	EF01	EFO2
1	EF03	EF04	EGO1	EGO2	EGO3	EG04	FA01	FB01	FB02	FRO3
Ī	FCO1	FC02	FCO3	FD01	FE01	FF01	FGO1	FG02	FG03	FGO4
Ī	FHO1	FH02	FH03	FHO4	F]01	FJ02	FJ03	FJ04	FK01	FL01
(GAO1	CBO1	CCOI	GDO1	GEO1	HHO1	нноз	HH05	HH07	HH09
i	HH11	НН13	HH15	Н Н17	HH20	J 3 01	J]03	JJ05]] 07	JJ10

KKO1 KKO3 KKO5 KKO7 KK10 MM27 NN29 NN32 NN33 NN34

50006 CB04 CB07

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	refects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
•	SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.